# (9) 日本国特許庁 (JP)

# ①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

7341-5B

昭58—224448

. (1) Int. Cl.<sup>3</sup>
G 11 B 7/24
// B 41 M 5/00
G 11 C 13/04

識別記号 庁内整理番号 A 7247-5D 7381-2H 公開 昭和58年(1983)12月26日発明の数 1審査請求 未請求

(全 9 頁)

## 60光学的情報記録媒体

②特 願 昭57-107543

②出 願 昭57(1982)6月24日

仰発 明 者 大庭秀章

東京都大田区中馬込1丁目3番 6号株式会社リコー内

@発 明 者 谷川清

東京都大田区中馬込1丁目3番 6号株式会社リコー内

仰発 明 者 安倍通治

東京都大田区中馬込1丁目3番 6号株式会社リコー内 ⑫発 明 者 国兼真

東京都大田区中馬込1丁目3番6号株式会社リコー内

@発 明 者 梅原正彬

東京都大田区中馬込1丁目3番6号株式会社リコー内

@発 明 者 上田裕

東京都大田区中馬込1丁目3番

6 号株式会社リコー内

⑪出 願 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号

砂代 理 人 弁理士 山下白

#### 明 牟

1. 発明の名称 光学的情報配録媒体

#### 2. 特許請求の範囲

基板上に反射機 および 吸収層 を任意の順序で 機 層してなる光学的情報記録 媒体において、前 配反射層が低融点金属またはプロンズ光沢をも つ色楽からなりそして前記吸収層がアントラキ ノン構造またはインダンスルン構造を有する化合 物あるいは酸化合物と他の成分との組合せから なるととを特徴とする、光学的情報記録媒体。

### 3.発明の詳細な説明

本発明は反射層と吸収層との組合せとからなる新規な光学的情報記録媒体に関する。

従来、光学的情報配録媒体としては、 Te、B1 などの低融点金属単層、ブロンズ光沢をもつ色 葉単層および銀鏡と色素とを積順したものを記 録層として用いるものが知られている。しかし ながら、Te、B1 などのみによる記録階は低級点とはいえ記録に必要なエネルギーがやや大きい。また、ブロンズ光沢をもつ色素を用いた記録媒体はその色素の吸収波長付近の光にしか感度を示さないため、半導体レーザーを使用する場合には感度がやや低い欠点がある。さらに銀鏡と色素を積層したタイプは必要な記録エネルギーはTe、B1程度である。

本発明は上記問題に鑑みてなされたものであって、低触点金属またはブロンズ光沢をもつ色葉を反射層として用い、これに光吸収層を機層させることにより記録感度特に半導体レーザーにおける記録感度を向上させることに成功し本発明の完成に至つた。

本発明の目的は光反射層と光吸収層との組み合わせにより、従来の光吸収層のみの記録媒体に比べ記録閾値を低下させることである。また、

本発明の別の目的は反射層に低融点金属または ブロンズ光沢をもつ色楽を使用することにより、 さらに高い配録感度を得ることである。

本発明の光学的情報記録媒体は、基板上に反射層をよび吸収層を任意の順序で積層してなるものであつて、前配反射層が低融点金属またはブロンズでもつ色器からなりそして前配収収層があるとの組みなりのでは、反射層をよび吸収層から構成されるもの他の機を設めているとの機を設けるともできる。

本発明に用いられる低融点金属としては、B1、Te、Be、Bn、Ge、In、As、Po、2nなどの比較的低融点を示す金属あるいはそれらの合金をあげ

- 3 -

ジェニソール置換ペリレン、 0.I.ソルベントブルー、マゼンタベース、鉛フタロシエニン、0.I. ダイレクトブルー 1 0 8 ( 0.I. 5 1 3 2 0 ) 、 6 ・ T さノ・3・ ヒドロキシ・9・ ( 2・ カルボキシフエニル)・ キサンチリウムクロリド、0.I. ヴェットブルー 1 ( 0.I. 7 3 0 0 ) かよびメチレンブルーなどがある。本発明にかけるブロンズ光沢をもつ色素は例えば蒸溜または預別塗布法により落板上に 1 0~ 1000mmの厚さで適用される。

本発明における吸収層として用いられる化合物は下配の構造式(I) および(I) で表わされるアントラキノン骨格またはインダンスレン骨格上に 程々の世換器を有するものである。

### (a) 構造式(1)

ることができる。前記金属またはそれらの合金 は例えば蒸溜法やスパッタ法によつて基板上に 10~1000nm の厚さで適用することができる。 また、プロンズ光沢をもつ色柔としては、シア ニン系またはメロシアニン系色架、トリフエニ ルメタン系染料、キサンテン系染料、ナフトキ ノン系色紫、スクウオレニウム系色素、フタロ シナニン系染料、ペリレン顔料、およびジオキ サジン化合物などを適宜選択使用できる。その 例には、2-(1-(3-エチル-2-ペンゾ チアゾリニリデン) - 1,3,5 - ヘブタトリエニ ル ] - 3 - エチルペンゾチアゾリウムクロリド、 2.4 - ピスー(2.4.6 - トリヒドロキシフエニ ル) - 1.3 - シクロブタジェネデイリウム-1.3 -ジチオレート、1.3 - ピスー(3 - エチルー ペンズチアゾリニリイデン - (2) - メチル〕 - フ エナレニウムテトラフルオロボレート、 N.N'-

(式中、 X1、 X2、 X3 お L び X4 は それぞれ水果、
アルキル基、ヒドロキシル基、ニトロ悪、アミ
ノ基、シアノ 基 お L び ハロゲンを 表わし、 Y は
水果 お L び スルホネート 基 を 表わし、 Ar1 は 水
米、フェニル基、ナフチル 基 お L び それらのス
ルホン化物 お L び 垣 を 表わしそして 前 配フェニ
ル 基 は アルキル 基、 アルコキシ 基、 アミノ 基、
アルキルカルボニル 基、 メチルチオ 基、 ハロゲ
ン お L び フェニルカルボニル 基 に よ つ て 置 換 さ
れていてもよくそして Ar2 は 水栗、フェニル 基、

- s -

およびそれらのスルホン化物および塩を扱わし そして前配フエニル番はアルキル茲、アルコキ シ基、アミノ基、アルキルカルポニル基、フエ ニルカルポニル基およびハロゲンによつて置換 されていてもよい)。

#### (b) 構造式印

(式中、X<sub>1</sub>、X<sub>2</sub>、X<sub>3</sub> およびX<sub>4</sub>は上記と同じ意味を有し、X<sub>5</sub> は水梨 -NH-Ar<sub>1</sub> および -B-Ar を扱わし、 Z は水業、 -NH-Ar<sub>1</sub> および -B-Ar<sub>1</sub>を扱わしそして Ar<sub>1</sub> は上記と同じ意味を有する)。

特に、構造式ODのようにインダンスレン骨格をもつ化合物は極大吸収波長が800nm付近であるため、半導体レーザー用の材料としては最

- 7 -

酸ナトリウム - 4 - アニリノ - 1 - アントラキ ノリルアミノ)ペンゼン、 1,4 - ピス(4 - ( 4 - スルホン酸ナトリウム - フェニルアミノ) -1-Tントラキノリルアミノ)ペンゼン、 1.4 - ピステニリノアントラキノン、 1,4 - ビス(4 - メチルフエニルアミノ)アントラキノン、1,4 - ピス(4-メトキシフエニルアミノ)アント ラキノン、 1.4 - ピス( 4 - アミノフエニルア ぇノ)アントラキノン、 1.4 −ピス(4−ペン ゾイルフエニルアミノ)アントラキノン、 1.4 - ピス(4-クロロフエニルアミノ)アントラ キノン、 1.4 - ピスく 4 - アセチルフエニルア ぇノ)アントラキノン、 1,4 - ピス ( ナフテル アもノ ) アントラキノン、 1.4 - ピス ( 4 - ス ルホン酸ナトリウムフエニルアミノ)アントラ キノン、 1,4 -ピス(3-スルホン酸ナトリウ ム - 4 - メチルフエニルTミノ)アントラキノ

道である。

上記構造式①かよび①で扱わされるアントラキノン誘導体の例を以下に示す。

1 - T i ノ - 4 - ( 4 - スルホン酸フェニル T i ノ ) - 6.7 - ジニトロエントラキノンナト リウム塩、1 - T ニリノ - 2 - スルホン酸ナト リウム塩 - 4 - ( 4 - メチルフエニルT i ノ ) T ントラキノン、8.17 - ピス - ( 4 - メトキン フエニルT i ノ ) - インダンスレン、1.4 - ピ ス( 3 - スルホン酸ナトリウム - 4 - メトキシ フエニルT i ノ ) - 6.7 - ジンTノTントラキ ノン、1.4 - ピス( 3 - スルホン酸ナトリウム - 4 - クロロフエニルT i ノ ) - 5.8 - ジクロ ロTントラキノン、1 - ( 2 - メチルフエニル T i ノ ) - 2 - スルホン酸ナトリウム - 4 -( 4 - T i ノフエニルT i ノ ) - 6.7 - ジニト ロTントラキノン、1.4 - ピス( 3 - スルホン

ン、 1.4 - ピス( 3 - スルホン酸 - 4 - メトキ シフエニルアミノ)アントラキノン、 1.4 ~ピ スアニリノ - 6.7 - ジニトロアントラキノン、 1 - アニリノ・4・( 4・メチルフエニルアミ ノ ) - 6.7 - ジニトロアントラキノン、 1.4 -ピス(4-スルホン酸ナトリウムフエニルアも ノ ) - 6.7 - ジシアノアントラキノン、1 - ア ニリノ・4~(4-ニトロフエニルアミノ)ア ントラキノン、1‐(4‐メトキシフエニルア ミノ ) - 4 - (4 - ニトロフエニルアミノ )ア ントラキノン、テレフタルTもド、 H,H'- ビス - (2-プロモ・4-(2-メチルチオアニリ ノ ) - 1 - アントラキノリルト、1 - (4 - ス ルホン散ナトリウムフェニルアミノ) - 4 - ( 4 - メチル - 3 - スルホン酸ナトリウムフエユル アミノ) - 5.8 - シアノアントラキノン、 1.4 ピス(4-メチルフェニルアミノ) - 6.7 -

# 特開昭58-224448 (4)

ニルアミノ)インダンスレン、 8,17-ピス(2 - クロロフエニルアミノ)インダンスレン、8,17 ビス(3-クロロフエニルアミノ)インダン スレン、 8.17 -ピス(2-メチルチオフエニル アミノ)インダンスレン、8,17 -ビス(3-メ チルチオフエニルアミノ)インダンスレン、8,17 - ピス(4・メチルチオフエニルアミノ)イン ダンスレン、 8,17 -ピス( 4 - フェニルチオフ エニルアミノ)インダンスレン、 8,17 -ピス (2.5 - ジメトキシフエニルアミノ) インダン スレン、 8,17 -ピス( 4 - メチル - 2 - クロロ フェニルアミノ)インダンスレン、 8,17 -ピス (2,4,6-トリメチルフエニルアミノ)インダ ンスレン、 8.17 -ピス( 1 - ナフチルアミノ) インダンスレン、8,17-ビス(2-ナフチルア ミノ) インダンスレン、 8,17 -ビス(2 - メト キシフエニルチオ)インダンスレン、 8.17 -ビ

- 1 2 <del>-</del>

ジクロロアントラキノン、 1.4 - ピス(4 - エ トキシフェニルアミノ) - 6.7 - ジェトロアン トラキノン、 8.17 -ピス( 4 - メチルフエニル アミノ)インダンスレン、 8.17 -ピス( 4 - ク прフェニルアミノ)インダンスレン、2,3,11,12 - テトラニトロ・8.17 - ピスアニリノインダン スレン、 6.15 -ピス(2 - メテルチオフエニル アミノ)インダンスレン、 6.15-ピスー( 3.5 - ジォトキシフエニルアミノ ) インダンスレン、 8,17 -ビス( アニリノ ) インダンスレン、8.17 - ピス(4-スルホン酸ナトリウムフエコルア ミノ) インダンスレン、 8,17 -ピスフエニルチ オインダンスレン、 8,17 -ピス(2 - メトキシ フェニルアミノ)インダンスレン、 8.17 -ピス (3-メトキシフエニルTギノ)インダンスレ ン、8.17 -ピス(2 - メチルフェニルアミノ) インダンスレン、 8,17 -ピス ( 3 - メテルフェ

-11-

ス(4-フエニルフエニルTミノ)インダンス

レン、 8.17 - ピス(2 - メトキシ - 4 - スルホン酸ナトリウムフェニルTミノ)インダンスレン、8,17 - ピス(3 - メトキシ - 4 - スルホン酸ナトリウムフェニルTミノ)インダンスレン、8,17 - ピス(4 - メチル - 4 - スルホン酸ナトリウムフェニルTミノ)インダンスレン、8,17 - ピス(2 - メチル - 4 - スルホン酸ナトリウムフェニルTミノ)インダンスレン、8,17 - ピス(3 - メチル - 4 - スルホン酸ナトリウムフェニルTミノ)インダンスレン、8,17 - ピス(4 - メチル - 2 - スルホン酸ナトリウムフェニルTミノ)インダンスレン、8,17 - ピス(2 - メチルチオ - 4 - スルホン酸ナトリウムフェニルTミノ)インダンスレン、8,17 - ピス(3 - メ

チルチオ・4 - スルホン酸ナトリウムフエニル

クロロフエニルアミノ)インダンスレン、6.15

スレン、 6.15 -ピス(2 - メチルフエニルアミ ノ)インダンスレン、 6.15 -ピス( 3 - メチル フェニルアミノ)インダンスレン、 6.15 -ビス ( 4 - メチルフエニルTミノ ) インダンスレン、 6,15-ピス(4-クロロ-2-メチルフエニル アミノ)インダンスレン、 6.15 -ピス( 3~(メ チルチオ)フェニルアミノ〕インダンスレン、 6.15 - ピス{2 - (メチルチオ)フエニルアミ ノ ) インダンスレン、 6.15 -ピス( 2 - メトキ シフエニルアミノ)インダンスレン、 6.15・ピ ス ( 3 - メトキシフェニル アミノ ) インダンス レン、 6.15 -ピス( 4 - メトキシフエニルアミ ノ ) インダンスレン、 6,15 -ビス ( 4 - エトヰ シフエニルアもノ)インダンスレン、 6,15 -ピ ス(1-ナフチルアミノ)インダンスレム 6.15 ~ ビス(2-ナフチルアミノ)インダンスレン。 6.15 - ピス(4 - (フエニルチオ)フエニルブ

-15-

トリウム - フェニルアミノ)インダンスレン、
6,15 - ピス(4 - アミノフェニルチオ)インダ
ンスレン、 6,15 - ピス(4 - メチルフェニルチ
オ)インダンスレン、 6,15 - ピス(4 - スルホ
ン酸ナトリウム - フェニルチオ)インダンスレ
ン。

本発明における吸収層は上述したようにアントラキノン構造またはインダンスレン構造を向の成分(他の成分(他の成分(他のの大きな合うとの組合せによつて構成は流布する方式、他の色素との異との混合形成を流布する方式、他の色素との混合形成を流布する方式、他の色素との混合形成を流布する方式、他の色素との混合形成を流布する方式、他の色素とのよれて流流を流布する方式、他の色素とのよれて流流を流流を流流を流流を流流を流流を流流を流流を流流を表して、 PVA、PVP、ボリビュルブチラール、ボリカーボ ミノ) インダンスレン、 6,15 -ビス(2-クロ ロー4-スルホン散ナトリウムフエニルアミノ) インダンスレン、 6.15 - ビス( 3 - クロロ - 4 - スルホン酸ナトリウムフエニルアミノ)イン ダンスレン、 6.15 -ピス( 4 - クロロ - 2 - ス ルホン酸ナトリウムフエニル Tミノ ) インダン スレン、 6.15 -ピス(2 - メチル - 4 - スルホ ン酸ナトリウム・フエニルアミノ)インダンス レン、 6,15-ピス( 3 - メチル・4 - スルホン 酸ナトリウム・フェニルアミノ)インダンスレ ン、 6.15 -ピス( 4 - メチル - 3 - スルホン酸 ナトリウム - フェニルアミノ ) インダンスレン、 6,15~ピス(2~メトキシ~4~スルホン酸ナ トリウム・フェニルアミノ ) インダンスレン、 6,15-ピス(3-メ:トキシ-4-スルホン酸ナ トリウム - フェニルアミノ ) インダンスレン、 6.15-ピス(4-メトキシ-2-スルホン酸ナ

-16-

ネートなど既知のものが用いられ、樹脂に対する上記化合物の量は重量比で Q 0 1 以上 ア あることが望ましい。また、他の色柔としては別の種類の アントラキノン 誘導体でもよいし、トリ フリールメタン系色 業、 アゾ染料 など 半導体 レーザーの破長域以外に吸収をもつを用いたほうが、 半導体レーザーだけでなく He-Ne レーザーなどでも配録ができる 媒体が得られるので好適である。吸収層の厚さは Q 0 1~1 μm 好ましくは Q 0 5~Q 5 μm の範囲である。

次に、図面を参照して本発明の光学的情報記録媒体の構成例を以下に示す。

第 1 図は本発明の記録媒体の基本構成を示す 概念図であつて、基板 1 上に反射層 2 を設け、 さらにその上に吸収層 3 を設けたものである。 基板としては、ガラスをよびブラスチック例え はアクリル、ボリカーポネートなど透明なもの が用いられる。また、下引き層 4 や、保護層 5 の両方もしくはそのいずれかを設けても何らさ しつかえはない。第 2 図にはその両方を設けた 例を示した。情報の記録は、 基板を通して行な われる。

-19-

この配録媒体に、照射面エネルギー 3 mW かよびビーム径 1.6 μm の半導体レーザー光を照射して 1 MHs の信号を配録した。

ピットあたりの配録閾値は Q. 6 nJ/ピットで ありそしてピット径は 1.3 Am であつた。

#### 宴施例 2

ガラス板に、ポリビニルブチラールを 1.5 Am の厚さに塗布して下引き層とした。この基板に、Be および Bn を 2 : 1 の割合になるように共蒸着して厚さ 1 0 0 nmの反射層を得た。さらに、この上に、

ポリピニルアルコール 0.5%

水 10g·

8,17-ビス(2-メトキシ・4-スルホン酸 Q39 フエニルアミノ) インダンスレン

の組成よりなる溶液を回転塗布して光吸収層を得た。

情報の記録はレーザーなどの高エネルギーピームのスポットを反射層の個から照射することによりなされ、吸収された無により記録層に穴があき記録がなされる。もちろん、吸収層の倒からの記録も可能である。また、情報の読出しは低出力レーザービームを照射し、反射光量の変化により検出することができる。

以下に実施例によつて本発明をさらに詳しく 説明するがこれに限定するものではない。 実施例 1

Tクリル板に、Te を厚さ 1 0 0 nmに蒸焙して 反射層を得た。さらに、この上に 8,17 - ピス(4 - フェニルフェニル T ミノ ) インダンスレンを 厚さ 1 5 0 nmに蒸磨し光吸収層とした。

とうして得られた配録媒体の 8 0 0 nmにかける反射率かよび透過率はそれぞれ 4 3 % かよび 2 % であつた。

- 2 O -

こうして得られた記録媒体の 8 0 0 nmにおける反射率および透過率はそれぞれ 3 7 % および 1 % であつた。

この記録媒体に実施例1と同様にして情報を 記録したところ、記録閾値 0.7 nJ/ピットで直径 1.4 μm のピットが形成された。

#### 突焰例 3

アクリル板に、厚さ 7 0 nm の A 81 α Be 3 α Te 6 α 蒸 着膜を設け、反射層とした。 さらに、この上に

1,4 - ビス - ( 4 - メトキシフエニル アミノ ) - 6,7 - ジシアノアントラキ 1 8 ノ ン

ジクロルエタン

109

の 組成よりなる溶液を回転流布して光吸収層を 得た。

とうして得られた配録報体の B 0 0 nmにおける反射率および透過率は、それぞれ 3 3 % および 1 2 % であつた。

特閲昭58-224448(プ)

この記録媒体に実施例 1 と同様にして情報を 記録したところ、記録閾値 1.2 nJ/ピットで直径 1.2 μm のピットが形成された。

### 実施例 4

厚さ1.5mmのポリサルホン樹脂板に、

2 - (7 - (3 - エチル - 2 - ベンゾ チアゾリニリデン) - 1.3.5 - ヘブタ トリエニル) - 3 - エチルベンゾチア ゾリウムクロリド

ジクロルエタン

101

の組成よりなる溶液を回転塗布してブロンズ色 業による反射層を得た。さらに、この上に 8.17 - ピスアニリノインダンスレンを 7 0 nm の厚さ に蒸溜して、光吸収層を得た。

とのようにして得られた配録媒体の反射率を よび透過率は、27%をよび、13%であつた。 との記録媒体に実施例 1 と同様にして情報を

配録したところ、記録閾値 Q. 7 mJ/ ピットで直

- z s -

アクリル基板に、下裂に示した材料を用いて 反射層かよび光吸収層を形成して記録媒体を得た。

これらを実施例1と同様に情報を記録したと ころ、 器に示した記録関値を得た。 径 1.2 µm のピットが形成された。

夹施例 5

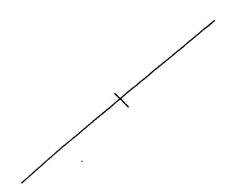
ポリビニルアルコールを 1.5 μm の p さ k 強布 した アクリル板 k 、 2.4 - ピス - ( 2.4.6 - ト リヒドロキシフエニル) - 1.3 - シクロブタジ エネデイリウム - 1.3 - ジオレートを 5 0 nm の p さ k 蒸溜して反射層を得た。 さ ら k 、 この上 k 8.17 - ピス( 4 - クロロフエニル T ミノ)イ ンダンスレンを 1 0 0 nm の p さ k 蒸溜して 光 般 収層を 得た。

とのようにして得られた記録媒体の反射率か よび透過率はそれぞれる1%かよび6%であつ た。

この記録媒体に実施例 1 と同様にして情報を 記録したところ記録閾値 0. 7 nJ/ピットで直径 1.3 μm のピットが形成された。

**奥施例 6~14** 

-24-



# 特開昭58-224448 (**8**)

反射率(800 选過率(800

奥施例	反 射 層	形成方法	光吸収層	形成方法	一次がなける)	四にかける)	記錄出值
6	1,3 - ビス - (3 -エチル -ベンズ - チアゾリニリデン -(2) - メチル ) - フ エナレニウムテトラフルオロボレート	強布 (孫娱:水)	6,15-ビス - ( 3,5 -ジメトキシフエニル - Tミノ ) インダンスレン	蒸海	2 2 %	4 %	05 nJ/pit
7	N,N4ジTニソール遺換ペリレン	蒸涨	8.17-ビス〔4‐〔4‐スルホン酸ナトリ ウム‐フエニルチオ〕フエニルブミノ〕イ ンダンスレン	強布 ( <b></b>	2 6	4	0.5
8	C.I.ソルベントブルー	塗布 (希媒:水)	8,17-ビス・( 4 - メトキシフエニルアミ ノ) インダンスレン	蒸羞	2 0	2	0.4
9	マゼンタベース	強布 (在似:ジク ロルメタン)	8,17- ビスアニリノインダンスレン	蒸嶺	28	<b>.</b>	0.6
1 0	鉛フタロシアニン	蒸雅	1-(2 - メチルフエニルTミノ) - 2 - ス ルホン敏ナトリウム - 4 - ( 4 - Tミノフ エニルTミノ) - 6,7 -ジニトロ - Tント ラキノン	遊布 (俗似:水)	18	7	0.8
1 1	0.I.ダイレクトブル―108 (0.I.51320)	強布 (高線:水)	8.17-ビス(2-メテ <del>ルチオ</del> フエニルアミ ノ) - インダンスレン	蒸淘	2 4	3	0.6
1 2	6 - Tミノ - 3 - ヒドロキシ - 9 - (2 - カルボキシフエニル) - キサン チリウムクロリド	<b>査布</b> (落録:ジク ロルエタン)		資布 (在城:水)	2 5	1 6	1. 1
1 3	0.1.ヴアツトブルー1 (0.1.73000)	底兹	8,17ゼス(1・ナフチルTミノ)・イン ダンスレン	<b>産森</b> び	2 5	2	0.6
1 4	メチレンブルー	盆布 (裕線:水	8.17ビスアニリノインダンスレン )	蒸笼	2 8	3	0.7

#### - 2 6 -

# 奥施例 15

装面硬化したアクリル板に 8.17 - ビス( 4 - フェニルアミノ) インダンスレンを厚さ 1 0 0 nmに蒸着し光吸収層を得た。 さらに、この上に 81を厚さ 5 0 nm に蒸着して光反射層とした。

とりして得られた配銀線体の 8 0 0 nm における反射率 および透過率はそれぞれ 3 8 % および 3 % であつた。

この記録媒体に、実施例 1 と同様にして信号を記録したところ記録閾値 C. 4 nJ/ピットで直径 1.4 μm のピットが形成された。

# **奥施例 1 6**

ガラス基板に、光重合性のメタクリル酸メチルモノマーを塗布し紫外線照射によつて硬化させ下引き層を得た。

との基板に、 6.15 -ビス( 4 - アミノフェニルチオ) インダンスレンを厚さ 1 0 0 nmに 蒸着

して光吸収層を得た。さらに、この上にToを厚さ50nmに蒸溜して光反射圏とした。

このようにして得られた記録媒体の 8 0 0 nm における反射率および透過率は、それぞれ 4 2 %および 4 % であつた。

この配録媒体に実施例1と同様にして情報を 配録したところ、記録閾値 0.4 nJ/ピットで直径 1.4 μm のピットが形成された。

### 奥施例 17

実施例 1 6 で得られた記録媒体上に、 B10 を 厚さ 5 0 0 nm に蒸着して保護層とした。

. 実施例 1 と同様にして信号を記録したところ、 記録閾値 0. 7 nJ/ピットで直径 1.2 am のピット が形成された。

本発明で使用するその他の低融点金属または ブロンズ光沢をもつ色紫あるいはアントラキノ ン誘導体について、上記実施例に記載した方法

特開昭58-224448 (**分**)

と同様にして光配録用媒体を作成し情報を記録 したところ同様の特性が得られた。

上述のようにして構成された本発明の光配録 用媒体は半導体レーザーの被長域に吸収を有し、 安定性が高くしかも長期間の情報保存にすぐれ た効果を奏するものである。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図ないし第5図は本発明の光学的情報配 録録体の構成を示す概念図である。

1 ··· 基板、 2 ··· 反射層、 5 ··· 敗収層、 4 ··· 下引き層、 5 ··· 保護層、 6 ··· スペーサー。

特許出願人 株式会社 リ コ -

代 埋 人 弁理士 山 下



第1图第1图第1图第2图第324 第3图第5图第5图